

Q-21

상온 증착 후 열처리한 BaFe 박막의 c-축 배향성에 대한 하지층 효과

강원대학교 김 응 수*, 강 효 구, 김 동 현, 남 인 탁

The effect of underlayer for Post-Annealed Ba-Ferrite Films on c-axis orientation

Kangwon National University W. S. KIM*, H. G. KANG, D. H. KIM, I. T. NAM

1. 서론

Hexagonal Ba-ferrite(BaFe) 박막은 미래의 ultra-high 자기기록 매체에 있어서 가장 우수한 후보층의 하나이다. 산화물인 BaFe 박막내의 crystallites 사이의 exchange interaction이 금속계보다 매우 작을 것이므로 low noise 자기기록이 BaFe에 의해 실현될 수 있을 것으로 기대된다[1]. 본 연구에서는 BaFe 박막의 underlayer를 변화시킴으로써 보자력과 결정배향성에 미치는 영향을 연구하였다[2].

2. 실험방법

RF/DC magnetron sputtering system을 이용하여 SiO2/Si의 기판 위에 하지층으로 Fe2O3와 Cr을 증착한 후 자성층을 상온 증착시켰다. base pressure는 2.0x10^-6 Torr이하, working pressure는 10mTorr, 하지층의 두께는 1000Å으로 유지하였다. 스퍼터된 비정질 박막들은 RTA를 이용하여 850°C에서 열처리 하였다. 박막의 구조적인 특성은 XRD와 SEM으로 측정하였고, 표면의 morphology는 AFM으로 관찰하였으며, 성분 분석은 XPS로, 자기적인 특성은 VSM으로 측정하였다.

3. 실험결과 및 고찰

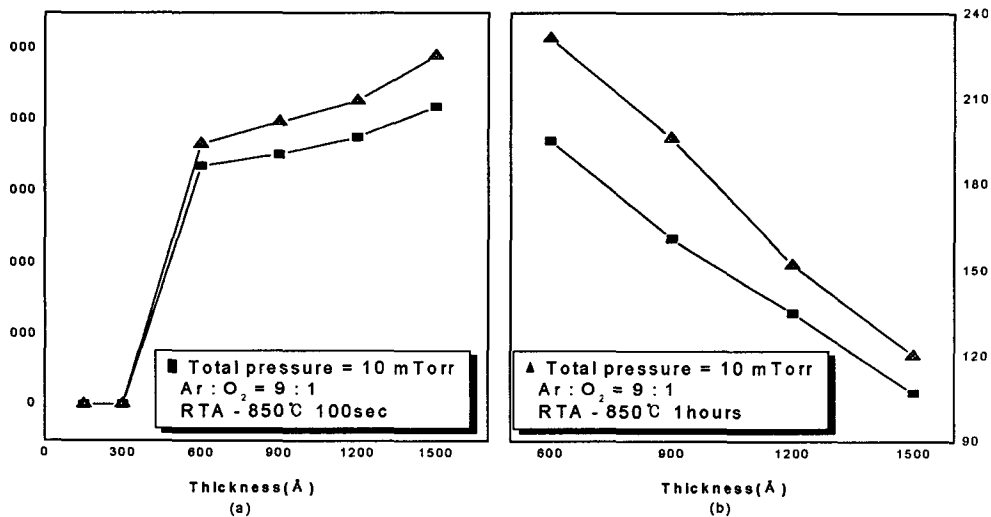


Fig.1. (a) The dependence of Hc1 on thickness, δ, for magnetic layer. (b) The dependence of Ms1 on thickness, δ, for magnetic layer

Fig. 1은 thermally oxidized Si 기판 위에 증착한 자성층의 두께에 따른 $M_{s\perp}$, $H_{c\perp}$ 의 의존성을 보이고 있다. 초기 약 300Å까지 $H_{c\perp}$ 의 변화가 보이지 않는 것은 magnetoplumbite phase가 아닌 spinel phase를 형성했기 때문임을 XRD pattern으로 확인하였다[3]. 두께 600Å에서 $H_{c\perp}$ 와 $M_{s\perp}$ 는 상당히 높은 값을 가지나 두께가 더욱 증가함에 따라 $H_{c\perp}$ 는 조금씩 증가하는 반면, $M_{s\perp}$ 는 급격히 감소함을 보이고 있다. working pressure를 변화시켜 실험한 결과, 고온 증착과 달리 post annealing의 경우는 충분한 PO_2 에도 불구하고 spinel phase가 형성됨을 알 수 있었다.

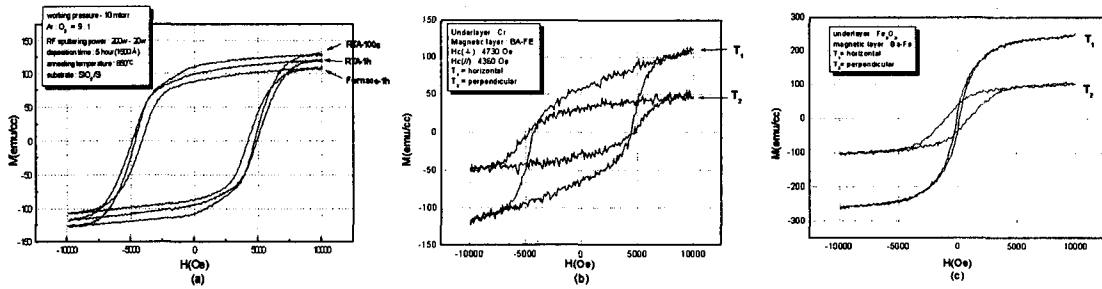


Fig.2. M-H curves of BaFe prepared on (a)SiO₂/Si, (b)Cr/Si, (c)Fe₂O₃/Si

Fig. 2는 하지층을 가지고 증착된 BaFe 박막들의 M-H curve를 보이고 있다. Cr 하지층을 가진 film은 동일 두께의 thermally oxidized Si 기판 위의 증착된 자성층에 비하여 상대적으로 큰 $H_{c\perp}$ 를 갖지만 $M_{s\perp}$ 값이 매우 작음을 보이고 있다(Fig.2(b)). SiO₂/Si, Cr/Si 위에서 증착된 film은 상당히 큰 보자력을 가지는 반면에 random orientation을 보이고 있다.(Fig.2(a),(b))[4]. 그러나 Fe₂O₃/Si위에서 증착된 film은 작은 $H_{c\perp}$ 를 보이나 수직하게 배열되었음을 알 수 있다.

4. 결론

위의 실험결과를 통하여 하지층이 BaFe 박막의 자기적 특성과 표면 morphology에 매우 큰 영향을 미침을 알 수 있었다. Fe₂O₃위에서 성장한 BaFe는 c-axis를 가지고 성장하였지만, 약 1000 Oe의 아주 작은 $H_{c\perp}$ 를 나타내었다. Cr위에서 성장한 BaFe는 600Å의 두께에서 $H_{c\perp}$ 4730 Oe의 큰 값을 보였지만, $H_{c\parallel}$ 또한 4360 Oe이나 되어서, 결국 random orientation을 형성하였다. Co계에서의 마찬가지로 BaFe에서도 Cr이 자기적 특성을 개선하는데 기여했음을 알 수 있었다.

감사의 글

이 논문은 한국과학재단에서 지원하는 고기능성자성재료연구센터(ReCamm)의 연구비 지원에 의해 연구되었으며, 이에 감사드립니다.

5. 참고문헌

- [1] Xiaoyu Sui , Matthias Scherge , Mark H. Kryder , John E. Snyder , Vincent G. Harris , Norman, C. Koon "Barium ferrite thin-film recording media" Jour. Magn. Magn. Mat.155, pp.132-139, (1996).
- [2] Akimitsu Morisako, Xiaoxi Liu, and Mitsunori Matsumoto, Masahiko Naoe "The effect of underlayer for Ba-ferrite sputtered films on c-axis orientation" J. App. phys, 81(8), pp.4374-4376(1997).
- [3] A. Morisakp, M. Matsumoto, M. Naoe "c-Axis Orientation of Hexagonal Ferrite Film Sputtered by rf Diode Sputtering" Jour. Magn. Magn. Mat. 54(57), pp.1657-1658(1986).
- [4] Xiaoyu Sui , Mark H. Kryder , Bunsen Y. Wong , David E. Laughlin "Microstructural Origin of the Perpendicular Anisotropy in M-type Barium Hexaferrite Thin Films Deposited by rf Magnetron Sputtering" IEEE Trans. Magn. 29(6), pp.3751-3753, (1993).